SEMICONDUCTOR WAFER FIXING SHEET

Publication number: JP10150007 (A)

Publication date: 1998-06-02

Inventor(s): SAIDA SEIJI; UCHIDA HIROYUKI; WADA SHIGERU; HAYASHI TAKASHI +

Applicant(s): TOYO CHEMICALS CO LTD +

Classification:

- international: C09J155/00; C09J7/02; H01L21/301; C09J155/00; C09J7/02; H01L21/02; (IPC1-

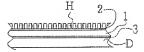
7): C09J155/00; C09J7/02; H01L21/301

- European:

Application number: JP19960322315 19961118 Priority number(s): JP19960322315 19961118

Abstract of JP 10150007 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily remove a chip at the time of picking it up by using pressure sensitive adhesives whose adhesive strength is respectively reduced only by different adhesive strength reducing means for a pressure sensitive adhesive laver for fixing a semiconductor wafer and a pressure sensitive adhesive layer for fixing the position. SOLUTION: A major part is composed of a semiconductor wafer fixing pressure sensitive adhesive laver 2 composed of thermosetting pressure sensitive adhesive laminated on one plane of a supporting body 1 and a sheet fixing pressure sensitive adhesive layer 3 composed of UV hardening pressure sensitive adhesive laminated on the other plane. The supporting body 1 is formed of polyethyleneterephthalate. The pressure sensitive adhesive layer 2 is formed of thermosetting pressure sensitive adhesive, and the pressure sensitive adhesive layer 3 is formed of UV hardening pressure sensitive adhesive. Thus, semiconductor chips can be removed from the semiconductor wafer fixing sheet after dicing without scattering them.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-150007

(43)公開日 平成10年(1998)6月2日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F 1	
H01L 21/301		H01L 21/78	M
C 0 9 J 7/02		C 0 9 J 7/02	z
155/00		155/00	

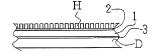
		審查請求	未請求 請求項の数4 FD (全 7	頁)
(21)出願番号	特顯平8-322315	(71)出願人	000222532	
			東洋化学株式会社	
(22) 出順日 3	平成8年(1996)11月18日		神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号	
		(72)発明者	齊田 誠二	
			神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東	洋化
			学株式会社内	
		(72)発明者	内田 弘之	
		(12,54,511	神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東	進化
			学株式会社内	
		(72)発明者	和田 茂	
		(12/36939)	神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東	**/
			学株式会社内	
			m de secto	
		1	最終頁に	. KK <

(54) 【発明の名称】 半導体ウエハ固定用シート

(57) 【要約】

【課題】従来の加熱硬化型又は紫外線照射型粘着剤を使 用した半導体ウエハ固定用シートにあっては、位置固定 用粘着剤層の粘着力を低下させて該半導体固定用シート をピツクアツブ装置の位置固定台から剥離しようとする と、チツブとなった半導体が該シートから離散してしま うという課題があった。。

【解決手段】位置固定用粘着剂層2と半導体ウエハ固定 用粘着剤層3のそれぞれの粘着剤として、別々の粘着力 低下手段でしか粘着力を低下させない粘着剤を採用す る。



【特許請求の範囲】

【請來項1】 シー 比の支持体 (1) と、該支持体 (1) の一方の面に積層された半導体ウエの属定用粉着 利層 (2) と、 該支持体 (1) の他方の面に積層された半導体ウエへ固定用シートにおいて、前記半導体ウエへ固定用・シートはシート関連用粘着利層 (3) のいずれか・方が加熱硬化型粘着剤であり、他方が紫外線硬化型粘着剤であることを特徴とする半導体ウエへ周定用シート。

【請求項2】 上記加熱硬化型結系剤の主成分が、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重量部及び加熱重合関始剤0.1~10重量部を主成分とすることを特徴とする請求項1配載の半導体ウエハ固定用シート。

【請求項3】 上記紫外線硬化型粘着剤が、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び、父はモノマ5~900 重量部及び紫外線重合開始剤0.1~5重量部を主成分 とすることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の半 線体ウエハ間定用シート。

【請求項4】 上記オリゴマ及び/又はモノマが、ウレ タンアクリレート系オリゴマであることを特徴とする請 求項2又は請求項3 記載の半導体ウエハ固定用シート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、両面に粘着剤陽が 積層され、一方の粘着剤層で板状の半導体ウエハを保持 した方の粘着剤圏で固定台に粘着する半導体ウエハ固 定用シートに関する。

[0002]

【従来の技術】 従来、半様やケエハ版定用シートは、図 2に示すように、シート状の支持体Sの両面に粘着倒傷 A、Bが類態されたものであり、一方の半導体ケエハ国 定用貼着剤層Aで板状の半様体ウエハ目を保持し、他与 のシート固定用粘着剤解Bで固定台Dに安定的に位置図 ごされるものである。また、この固定台Dは、半導体ウ エハ目をダイシングしてサップ化するダイシング装置の 一部であり、かかる固定台Dでの位置固定は極めて精密 でなくてはならない。

[0003]ここで、半線体ウエハ酸定用粘着網線人 は、半導体ウエハHをダイシング時に強国に粘着すると 共に半導体ウエハHのデジブをピックアップオーる際には 容易に配設させなければならない。上記シート 配定用格 者別部日は、ダインング物の環境を受けても半準体ウエ ハHの位置を維持する粘着力を持つ一方、図 2に示すよ うに、ダイシング後には該限定令Dと剥離可能でなけれ ばならない。

【0004】 したがって、該半導体ウエハ固定用シートは、ダイシング時には高い粘着力が必要される一方、前記固定台からの剥離時とピツクアツブ時には低い粘着力

が要求される。

【0005】かかる要求に対し、本出願人は、ダイシン グ時の粘着力を加熱又は業外線原射によって低下させる ことのできる半導体ウエハ固定用シートを、開示してい る (特願半8-170624号、特願半8-19840 2号)。

[00061

【優別が解決しようとする。返題】 しかしながら、(度間) 定用秘幕剤側の秘書力を低下させては実導体周定用シー をピックアンプ装置の固定さから剥削しようとする と、チップとなった半導体が高シートから離散してしま うという理節かられた。これは、シート国定用比を引 の秘書力を加熱又は常外線照射によって低下させる際に 半導体ウェル回旋用粘着剤の粘着力をも低下させていた ためてきる。

【0007】したがって、本発明の目的は、ダイシング 後の粘着力低下手段を受けてもチツブを難脱させること なく固定台から剥離され、チツブピツクアツブ時にはチ ツブを容易に離脱させることのできる半導体ウエハ固定 用シートを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】木発明者は、上記に鑑み 税業修済を行った結果、"中媒体ウェー協定用と位置協定 用の結務期限のよれぞれに別々の総方が氏下長の はありを低下させない粘着剤を採用することにより上記 課題を除次できることを見出だし、本発明を完成させ た。

[0009] すなわち、本板別にかめる半端体ウェハ固 定用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一力の 面に相随された半導体ウェハ吸定用沿線列磨と、該支持 体の他かの面に相関されたシート協定用注着名層で主象 部が構成された半球体ウェハ回に用シートにおいて、 部 記半導体ウェハ回定用格着列層又は前 記シート 同定用格 着用層の一方を加熱板化環境着列で形成し、他 方を紫外 線線化 切納着剤 不続 反し、他 方を紫外

【0010】ここで、一方の粘着剂層を加熱硬化型、他 方の粘着剤を紫外線硬化型にしたのは、シート固定用の 粘着剤の粘着力のみを低下させた後、半導体ウエハ固定 用粘着剤の粘着力を低下させるためである。

【0011】本原明における加熱硬化型粘着剤、 紫外線 硬化型粘着剤は、従来公知の種々のものを採用できる。 また、これらは、共に主角であるペースポリマで枯着力 を発酵させ、オリゴマ及び/又はモノマで捻耗点力を低 下させるものであり、この結着力を低下させる側がら近である。 して、加熱重合関始剤を配合すれば加熱硬化型粘溶剤に なり、紫外線重合関始剤を配合すれば加熱硬化型粘溶剤に なり、紫外線重合関始剤を配合すれば原外線硬化型粘溶剤に が加になるものである。

【0012】ここで、上記紫外線硬化型粘着剤、加熱硬化型粘着剤の粘着力が低下するのは、70~150℃の熱処理を受けた加熱重合開始剤又は紫外線を受けた紫外

線電合開始剤によって粘着剤全体が三次元網目状構造に なって硬化するためである。

【0013】 裕力の具体的な値としては、加熱又は柴 外線與解前には100~3000g I/20mm (料離 速度300mm/分) の範囲内にある180度剥離検索 力(JIS Z 0237) が、加熱又は業外線原射能 ク)になるのが好ましい。なお、紫外線硬化型粘高剤の が高力をかかる既に設定するためには、ベースボッマ1 00重電影、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重形 成及び紫外線重合開始剤の、1~5重重部を主成分にす るのが好ましく、加熱硬化型能差剤の超着力をかかる値 に設定するには、ベースポリマ100重量部、オリゴマ 及び/又はモノマ5~900重量部及び加熱産合開始剤 0.1~10重素器を主成分にするのが好ましい。

【0014】 黙索力低下手段としての加熱手段は、該半 構体ウエハ固定用シートを70~150℃にするもので あれば適宜採用でき、特に限定するわけではないが、例 えばオーブンや祖風ヒータ、電熱ヒータ等がある。ま た、紫外線照射手段は、従来公知の紫外線照射装置を採 用することができる。

[0015] ここで、本巻明で特徴となる配合解料の上記が終電合開始納としては、加熱を受けた際に上記オリゴマ及び/又はモノマを硬化とせることにより報答剤を体を硬化させてなられば、加熱を受けた際に上記オリゴマ及び/文はモノマの発力を低下させるためのものでの環境度度の変化で硬化してしまい場合としての要求出着を得られなくなり、まりに少ないと硬化が遅く作実性に劣るため、好ましくは0.1~10重素術、さちに対ましくは0.5~5 重量部がよい。

[0016] 該別縣名合開始制としては、有機組織化物 誘導体、アゾ系重合開始制があり、アソ系重合開始制は 加熱時に憲素が発生するため有機造機化物誘導体の方が 好ましい。 該知患盾合開始制の具体的な例としては、ケ トンパーオキサイド、パーオキシケタール、ハイーオキシシカー 一オキサイド、ゲーカキシエステル、パーオキシシカー ボネート、アンピスインプチローリルや新める、ま た、必要に応じてトリエチルアミン、テトラエチルペン タアミン、ジメチルアミノエーテル等のアミン化合物を 重合後達剤として併用しても良い。

【0017】また、上記率終額重合関納局としては、紫 外額照射を受けた際に上記オリゴマ及び/又はモノマを 硬化させることにより粘蓄剤合体を硬化させてその粘着 力を低下させるためのものであり、この配合比はあまり に多いと光に敏感になり保存安定性が悪くなり、あまり に少ないと硬化が悪く作業性に劣るため、好ましくは 0.1~5重無部、さらに好ましくは1~3重機部がよ W.

【0018】該業外級重合開始制としては、具体的には ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンソイン、 チルエーテル、ベンゾイングフロビルエーテル・ ジルジフエニルサルフアイド、テトラメチルチウラムモ ノサルフアイド、アゾビスインブチロニトリル、ジベン ジル、ジアモチル、島ークロールアンスラキノン等があ る。また、該業外級重合開始部には、必要に応じてトリ エチルアミン、テトラエチルベンタアミン、ジメチルア ミノエーテル等のアミン化合物を光重合促進剤として併 用しても食い。

[0019] 前配紫外線重合開始剤に電合葉に剤を配合することにより意図しない重合 (例えば繋による重合)を防止させることもできる。この重合禁止剤としては、ピタリン酸、フエノール、ハイドロキノン、ハイドルキノンモノメテルエーテル等がある。

[0020]本発明にかかる上記オリゴマ及び/火はモノマとしては、加熱されたの都高の開始利又は非外線服 射を受けた紫外線量合開始利によって一次元線軟化しっ る分子中に、光電合性炭素一炭素二重結合を少なくとも 二個以上を有する低分・変比合物があり、具体的にはアク リレート系化をも、ウレシアプリレート系オリゴマ等 がある。このオリゴマ及び/又はモノマが三次元線状化 することによって、粘素剤全体を硬化し粘着力を低下さ せることができる

【0021】本期門におけるよりゴマ及び/又はモノマの配合比は、あまりに多いと黙や光に敏感になり環境度や自席の光で硬化してしまい保存安性が悪く、さらには極島製造物の乾燥工程(100℃、1分)だけで硬化してしまい観点としての実成高度を得られなくかりまた、あまりに少ないと硬化が遅く場着力低下効率が悪くなるため、好ましくはち~900重量前、さらに好ましくは20~20 電量節がより

【0022】前記アクリレート系化合物としては、例えばトリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメ サールメタントラアクリレート、ベンタエリスリトールトリアクリレート、ベンクエリスリトールトリアクリレート、ジベンタエリスリトールキリアクリレート、ジベンタエリスリトールへキサアクリレートあらいは1、4 - ブチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエエテルアクリレートがある。

【0023】一方、ウレタンアクリレート系オリゴマ は、炭海一炭素二重結合を少なくとも二個以上有する加 熱及び人又は紫外線硬化性化合物であり、例えばポリエ ステル型又はポリエーテル型等のポリオール化合物と、 多価イソシアネート化合物例えば2、4ートリレンジイ ソンアネート、2、6ートリレンジイソシアナート、 1、3 - キシリレンジイソンアナート、1、4 - キシリ レンジイソシアナート、ジフエニルメタン4、4 -ジイ ソンアナート等を反応させて得られる末端イソシアナー トウレタンブレボリマに、ヒドロキンル基を有するアク リレートあるいは、メタクリレート例えば2-ヒドロキ シエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリ レート、2-ヒドロキジブロビルメクリリレート、ボリエチレングリコ ールアクリレート、ボリエチレングリコ ールアクリレート、ボリエチレングリコ ールマクリレート、ボリエチレングリコールメタクリレ ート等を反応させて紛られるものがある。

【0024】また、前部クレタンアクリレート系オリゴマを採用する場合、特に分下量が300~30000 水ましくは100~8000であるものを半環体ウエ 小協定用粘着利帰に用いると、半導体ウエハ表面が粗く でもチンプのピンタアツン時に粘着剤がチツブに付着する ることがなく、位置固定用粘着利層に用いると、粘着剤 が固定台に残らない。

【0025】本発明におけるベースポリマとしては、一 般に知られているアクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等を 用いることができる。

【0026】該アクリル系粘着剤には、従来公知のアク リル系粘着剤を適宜選択して使用でき、一般的には、ア クリル酸エステル系を主たる構成単量体単位とする単独 重合体(主モノマ)及びコモノマとの共重合体から選ば れたアクリル系共重合体、その他の官能性単量体(官能 基含有モノマ)との共重合体及びこれら重合体の混合物 がある。ここで、上記主モノマとしては、ばエチルアク リレート、プチルアクリレート、2-エチルヘキシルア クリレート等があり、上記コモノマとしては、酢酸ビニ ル、アクリルニトリル、アクリルアマイド、スチレン、 メチルメタクリレート、メチルアクリレート等がある。 また、上記官能基含有モノマとしては、メタクリル酸、 アクリル酸、イタコン酸、ヒドロキシエチルメタクリレ ート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジメチルア ミノエチルメタクリレート、アクリルアマイド、メチロ ールアクリルアマイド、グリシジルメタクリレート、無 水マレイン酸等がある。

・シリコンゴム、ポリビニルイソプチルエーテル・クロロプレン等があり、これらの単独物のみならず混合物であってもよい。

【0028】また、前記ゴム系粘着剤には粘着力を高め るため、粘着付与樹脂を加えることが好ましい。この粘 着付与樹脂としては、あまりに少ないとエラストマを主 成分とする粘着剤の粘着効果が出ず、あまりに多いと軟 らかくなりすぎて加熱又は紫外線照射をされても粘着力 が低下しなくなるため、主剤(ゴム系粘着剤)100 軍 量部に対して5~100重量部配合するのが好ましく、 さらに好ましくは10~30重量部配合するのがよい。 【0029】該粘着付与樹脂としては、ロジン系樹脂、 テルペン系樹脂、脂肪族系石油樹脂、芳香族系石油樹 脂、水添石油樹脂、クロマン・インデン樹脂、スチレン 系樹脂、アルキルフエノール樹脂、キシレン樹脂等の単 独物又は混合物があり、エラストマとの相溶性を考慮す るとテルペン系樹脂が好ましい。上記ロジン系樹脂とし ては、ロジン、重合ロジン、水添ロジン、ロジンエステ ル、水添ロジンエステル、ロジン変成フエノール樹脂等 があり、上記テルペン系樹脂としては、テルペン樹脂、 テルペンフエノール樹脂、芳香族変成テルペン樹脂、ロ ジンフエノール樹脂等がある。また、上記水添石油樹脂 としては、芳香族系のもの、ジシクロペンンタジエン系 のもの、脂肪族系のもの等がある。

【0030】上記半導体ウエへ同定用総着列層や上記シート 日温度用結着列間には、初別社書力を任意に設定する ために、必要に応じて硬化剤を配合かっちことができる。 該硬化剤の採用により、発着剤として製塩力を溶め、 効果無料的(水間を制めっな物でも助り合わせ物の汚染 (一旦な着させたシートを刺離した際に、減シートの総 着剤が設格着部料に残る状態)が生してず、減シートの総 着剤が設格着部料に残る状態)が生してず、内剥離性を作 ることができる。また、減減化剤は、あまりに少ないと 前記時間かは概念を発揮し得す、あまりに少ないと 前記時間かは概念を発揮し得す、あまりに少ないと 前記時間かは概念を発揮し得す。あまりにかない がありまった。 表別化剤はの、05-30重 素部、数まとしなりするため、表域化剤はの、05-30重 素部、数まとしていました。 い。

【0031】上記半導体ウェハ固定用結構剂層に上記硬 化剤を提用すると共にペースポリマとしてエラストマを 採用すると、加級とは無外無関化とのではあったが低下 させられても、前記エラストマ自身の分子背格の軟らさ によって固定台に粘着剤が移ったりしない。また、上心 一ト関連に用格者解解に該極化がを使用すると上にペースポリマとしてエウストマを採用すると、該エラストマ を貼り付きダインング時にテンプセロ・カスにしっかり を貼り付きダインング時にテンプセロ・カスに使力 定してダイシングできる。また、チンプ飛数によるブレートの確拟がなくなりプレートの耐欠性が向上し、生産 性向上につながな

【0032】また、かかる硬化剤としては、イソシアネ

【0033】なお、本発明にかかる半導体固定用シートで根障される粘着剤は、一般に5~70μmの厚マで形成される。これはあまりに厚いと加熱又は紫外線照射による板化が遅くなりあまりに高いと結為力を高く変定さないた心的止利。状化制、安定剤者しくは着色剤などを適宜機として統加することができる。

【0034】本郊房におけるシート状かし形式を持体としては、一般に、種々の合成機間素材を展用でき、上記業外機硬化常路等飛を半導体ウェル固定側に機関する場合には、該支持体を無外機通過シートにして電外機を起着剤にまて最かせるものがよい。表文持体の素材としては、例えばボリ塩化ビニル、ポリプテン、ボリプタジエン、ボリウレタン、エチレンー酢酸ビニル共重合体、ゴビレン等の単独層又は複数層がある。また、一般核支持体の原料は10~500μmの節形が出現がされる。

シートは、必要に応じて粘着剤上にポリエチレンラミネ ート紙、剥離処理プラスチツクフイルム等の剥離紙又は 剥離シートを密着させて保存される。

[0036]

【発明の実施の影響】本祭明にかかるド専体ウェへ協定 用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一方の面 に頻勝された半導体ウエへ協定用粘着升層と、該支持体 の他力の面に頻陽されたシート間定用料容利層で主要部 が構成された半導体ウエへ関定用シートにおいて、前記 半導体ウエへ協定用結着列層の上向トにおいて、前記 利層のいずれか一方が加熱硬化型粘溶剤であり、他力が 素外線硬化型粘溶剤であることを特数とし、これにより 固定台線翻昨には半導体ウエへ関定用シートをダイシン グ後の半導体ウエハチツブを飛放させずに刺離でき、さ ちに該チツブをピックアツブさせることができる。 場に該チツブをピックアツブさせることができる。 場に該チツブをピックアツブさせることができる。

[0037]

【実施例】本発明にかかる下導体ウエハ州定用シートの 各実施例及びその比較何を限と表を用いて評細に説明す 。図」は各実施例及びその比較何を限と表を用いて評細に説明す 用シートを模式的に示した説明別であり、計者がにより 固定した半導体ウエハをダイス状にダイシングした後の 水態を売したものである。表1は実施例及びその比較 切の結算新層の特徴となる記合物とその特性値を示したも のおり、特性値におけるピックアンプ性は、加熱後又は紫外 疾順射後のチンプをピックアンプできたものを〇、でき なりよい上導体のメージを一般である。 かいものを×とし、特性値における影響性は、デット ないものを×とし、特性値に対する射離性は、デット かよれた半導体ウエハゲンプHを脱落させなかったも のその、展落させてしまったのを×とした。

【0038】 【表1】

		実力	包例	比較例					
94.		1	2	1	2	3	4	5	6
半導体ウエハ 固定用 粘着剤層	オリゴマ	40	30	30	40	40	40	5	40
	加熱重合開始剤	3	-	-	3	3	3	3	0.05
	紫外線重合開始剤	-	3	3	l –	-	_	_	-
固定用	オリゴマ	30	40	30	40	3	30	30	30
	加熱重合開始剤	-	3	-	3	-	-	-	_
	紫外線重合開始剤	3	_	3	-	3	-	3	3
特性値	ピツクアツプ性	0	0	0	0	0	0	×	×
	台剥離性	0	0	×	×	×	×	0	0

【0039】第1実施例における半導体ウエハ固定用シートは、図1のように、シート状の支持体1と、該支持体1の一方の面に積層された加熱硬化型粘着剤からなる

半導体ウエハ固定用粘着剤属 2 と、該支持休 1 の他方の 面に積層された紫外線硬化型粘着剤からなるシート固定 用粘着剤属 3 とで主要部が構成されている。各粘着剤層 2、3の特徴的な配合は、表1の第1実施例に掲げた。 なお、図中、符号日は半導体ウエハをチンプ状にダイシングしたものであり、Dはダイシング装置(図示省略)の固定台である。

【0040】 表1におけるオリゴマは荒川化学 に業社製 ビームセット575であり、加熱重合性関始剤はバーオ キシジカーポネートとしての日本油脂社製パーロイルT CPであり、さらに紫外線重合関始剤はチバガイギー社 製のイルガキュアー651である。

【0042】第1実施例にあっては、紫外無解射をした 後、半導体ウエハ固定用シートを固定合りから剥離して も、チンプ状の半導体ウエハは起源しなかった。ま た、チンプはのビックアンプにあっては、前記剥離後ピ ツクアンプ能にシート全体を加熱することにより問題な くチンプをピックアンプできた。

[0043] 比較例1に、半導体ウエへ固定用射器列屬 2とシート固定用能器剤層3のそれぞれに第1束筋例と 10世界外級便化型熱管剤を採用した配合を示す、該比較 例1にあっては、半導体ウエへ固定用シートをチンプ日 ごと解析無限計した後に関連合りから剥離した場合、該 到離時に広範囲のチンプナが外級して比まった。

[0044] 第2実施例について説明する。未実施例 は、第1実施例における半導体ウエハ固定用粘着利層 2 とシート協定用粘着利層 3の組成を入れ替えて積層した 半導体ウエへ固定用シートであり、上配支持体1は集外 線透過性を有するポリエチレンテレフタレートを採用し た。

【004 も5】この第2 実施別にあっては、該半導体ウェ 小固定用シートを加熱した後上記固定台 Dから剥離して も、半導体ウエハチンプけが思落しなかった。また、チ ツブ目のビックアツブにあっては、前記刺離後ビツクア ツブ前にシート全体を紫外核原料することにより問題な くチップ相をビックアツブできた。

【0046】比較例2に、半導体ウエハ固定用粘着剂層 2とシート固定用粘着剂層3のそれぞれに第2実施例と 同じ加熱硬化型粘着剤を採用した配合を示す。該比較例 にあっては、半導体ウエハ固定用シートをチツプ日ご と加熱した後に固定台Dから剥離した場合、該剥離時に 広範囲のチツブHが飛散してしまった。

【0047】次に、第1実施例の構成(上記史特体1を ポリエチレンテレフタレート、半導体ウエハ固定用結若 利層2を加機板化型粘着剤、シート固定用粘溶層陽3を 紫外線硬化型粘着剤で形成した半導体ウエハ固定用シー ト)にあるいて粘着剤の組成を適宜変更した比較例につ いて、表1を整風しつ。詳細に説明する。

【日00名8】 第外線硬化型地容所の総包を含富変更した 物の生化較例3、4に示す。オリゴマの配合比を少なくした 比較例3、紫井線重合開始系の配合比を少なくした比 較例4では、共比半導体ウェへ固定用形を利層2の硬化 建設が送いため、半端体ウェーは電行ル・トをラップ ごと無外線照射した後に固定台口から剥離しても、該刺 欄時に高速的のドナブゴ1が下限してしまった。また、表 での記載を名略したが、オリコマ及びア又は排水線重合 開始期の配合比をそれぞれ300重量派。5重量能より 多くすると、無外線硬化型地岩有が直接制した。近次液の、収 では同酸ないが、積減されてから光を受けると誇っに減 紫外線を化型粘着剤が硬化してしまうので、保存変定性 の影・製品しかできなかった。

[0049]加原原化型結構初の組成を適宜変更した例 を比較簡5。6に元寸。カリコでの配合ただけを少なく した比較例5、加熱重合性開始剤の配合比だけを少なく した比較例61は、共に熟版性性に分ったため加熱機も高 的格着力を有しビグラアンでが感かった。なお、 の記載を名略したが、オリゴマ、加熱重合性開始剤の配 合比をそれぞれ900 電量部、10電量能より多くする と、製造時の乾燥1粒(10°C、10°間)で配置合して しまい最高としての要求品質を満たすことができなかった。

[0050]

【受別の効果】 本発明にかかる半導体ウエハ周定用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一方の部に積層された学等体ウエハ間定用格者利隔でしま変素が体的である。 これた半導体ウエハ間に用シートにおいて、前型や導体ウエハ間に用格者利隔とし、日本におり間に対している。 一般に対して、前型や導体を分は、一般に対している。 一般に対している。 これに対している。 これにはいる。 これにはいる。 これにはないる。 これにはないないる。

【図面の簡単な説明】

【図1】木発明にかかる半導体ウエハ周定用シートの実 施例及びその比較例を核式的に示した説明図である。 【図2】従来の半導体ウエハ固定用シートを模式的に示 した説明図である。 【符号の説明】 1 支持体

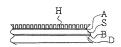
2 半導体ウエハ固定用粘着剤層

3 シート固定用粘着剤層

[図1]

H 2-1

[図2]



フロントページの続き

(72) 発明者 林 隆史 神奈川県鎌倉市台2丁日13番1号 東洋化 学株式会社内